

### Dirigido a:

PYMEs, Asociaciones de diseño, universidades, APIs, etc.

**Objetivo:** ofrecer una visión global de las posibilidades de protección del diseño, a nivel nacional, comunitario e internacional



### Coorganizado por:

Oficina Española de Patentes y Marcas,  
Organización Mundial de la propiedad  
Intelectual,  
Oficina de Armonización del Mercado  
Interior

### Con la colaboración de:



### Lugar:

Oficina Española de Patentes y  
Marcas  
Paseo de la Castellana, 75  
Sala de Usos Múltiples - planta 16  
28071 Madrid

Fecha: 7 de junio de 2010

Registro en línea:

[www.oepm.es](http://www.oepm.es)

Apartado: Noticias

Información complementaria:

[www.oepm.es](http://www.oepm.es)

Tel.: 91 349 54 49 / 84 45

[areadifusion@oepm.es](mailto:areadifusion@oepm.es)

## Programa

# JORNADAS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS: "DISEÑO REGISTRADO"

**Madrid (OEPM)  
7 de junio 2010**

9.15 a 9.30	Registro
9.30 a 9.45	Palabras de Bienvenida (OEPM, OMPI, OAMI)
9.45 a 10.15	Protección de los Diseños Industriales en España (OEPM)
10.15 a 10.45	El Diseño Comunitario (OAMI)
10.45 a 11.00	Pausa-café
11.00 a 11.45	El registro internacional de dibujos y modelos industriales (OMPI) Betty Berendson. Ernesto Rubio.
11.45 a 12.15	La Perspectiva empresarial: Experiencia de una empresa española en la protección de los diseños industriales
12.15 a 12.30	Coloquio